

第 50 回応用物理学関係連合講演会シンポジウム

「最新の光設計・その応用」

(日本光学会光設計研究グループ企画)

【日 時】 2003 年 3 月 29 日 (土) 13:00~17:15

【場 所】 神奈川大学横浜キャンパス (横浜市神奈川区六角橋 3-27-1)

8 号館 2 F Z A 会場

(詳細は、応用物理学会誌 2002 年 3 月号をご参照ください。)

プログラム

- | | |
|-------|---|
| 13:00 | 1. 光設計の将来展望 –そのビジネスモデルと生産性–
○土肥 寿秀 氏 (ミノルタ) |
| 13:40 | 2. 青紫 LD, NA0.85ピックアップ光学系への
プラスチックレンズの適用
○木村 徹 氏 (コニカ) |
| 14:20 | 3. 深紫外顕微光学系における干渉ノイズ対策
○小野 明 氏 (トプコン) |
| 15:00 | 休憩 |
| 15:15 | 4. 光コヒーレンストモグラフィの現状
○佐藤 学 氏 (山形大学) |
| 15:55 | 5. フォトニック結晶技術の産業化への道
○川上 彰二郎氏 (東北大学) |
| 16:35 | 6. 超高速光時空間変換とその展開
–空間系/時間系オプティクス of 新しい接点–
○小西 毅氏 (大阪大) |

【主催】 応用物理学会

【企画】 日本光学会 光設計研究グループ [代表 丸山 晃一 (ペンタックス)]

【ホームページ】 <http://www.opticsdesign.gr.jp/>

【参加費】 第 50 回応用物理学関係連合講演会に参加される方は、自由に聴講いただけます。

【事前申込】 不要です。直接会場においでください。

【問合せ先】 ペンタックス (株) R&D センター光学研究部 上窪 淳二

〒174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

TEL 03-3960-4664, FAX 03-5392-2013,

E-mail j.kamikubo@aoc.pentax.co.jp